



Iranian Journal of Polymer
Science and Technology
Vol. 22, No. 4, 295-308
October-November 2009
ISSN: 1016-3255

Poly(vinyl acetate)-Based Block Copolymer/Clay Nanocomposites Prepared by In Situ Atom Transfer Radical Polymerization

M.A. Semsarzadeh* and M. Abdollahi

Polymer Engineering Group, Chemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University, P.O. Box: 14115-143, Tehran, Iran

Received 27 June 2009, accepted 22 September 2009

ABSTRACT

Atom transfer radical polymerization of styrene (St) and methyl methacrylate (MMA) was performed at 90°C in the absence and presence of nanoclay (Cloisite 30B). Trichloromethyl-terminated poly(vinyl acetate) telomer and CuCl/PMDETA were used as a macroinitiator and catalyst system, respectively. The experimental results showed that the atom transfer radical polymerization of St and MMA in the absence or presence of nanoclay proceeds via a controlled/living mode. It was observed that nanoclay significantly enhances the homopolymerization rate of MMA, which was attributed to the activated conjugated C=C bond of MMA monomer via interaction between the carbonyl group of MMA monomer and the hydroxyl moiety (Al-O-H) of nanoclay as well as the effect of nanoclay on the dynamic equilibrium between the active (macro) radicals and dormant species. Homopolymerization rate of St (a non-coordinative monomer with nanoclay) decreased slightly in the presence of nanoclay. This could be explained by insertion of a portion of macroinitiator into the clay galleries, where no sufficient St monomer exists due to the low compatibility or interaction of St monomer with nanoclay to react with the macroinitiator. The results obtained from XRD, TEM and TGA analyses were fully in agreement with the kinetic data. Structure of the poly(vinyl acetate)-*b*-polystyrene nanocomposite was found to be a combination of stacking layers and exfoliated structures while poly(vinyl acetate)-*b*-poly(methyl methacrylate) nanocomposite had an exfoliated structure. This difference in the structure of nanocomposites was attributed to the different capability of the monomers (styrene and methyl methacrylate) to react with the hydroxyl moiety (Al-O-H) of nanoclay.

Key Words:

In situ atom transfer
radical polymerization,
methyl methacrylate,
poly(vinyl acetate),
nanocomposite,
polymerization kinetics

(*)To whom correspondence should be addressed.

E-mail: semsarzadeh@modares.ac.ir



مجله علوم و تکنولوژی پلیمر،
سال بیست و دوم، شماره ۴،
صفحه ۱۳۸۸، ۲۹۵-۳۰۸
ISSN : 1016-3255

نانوکامپوزیت‌های کوپلیمر قطعه‌ای بر پایه پلی(وینیل استات) - خاکرس تهیه شده به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در جا

محمدعلی سمسارزاده*، مهدی عبدالله‌ی

تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، بخش مهندسی شیمی، گروه مهندسی پلیمر، صندوق پستی ۱۴۱۱۵-۱۴۳

دریافت: ۸۸/۶/۳۱، پذیرش: ۸۸/۶/۶

چکیده

پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات در دمای ۹۰°C با نانوخاکرس و بدون آن (30B) با استفاده از تلومر پلی(وینیل استات) α-تری کلرومتیل دار به عنوان درشت آغازگر و کلرید مس و N,N',N",N"-پنتامتیل دی اتیلن تری آمین به عنوان کاتالیزور انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد، پلیمرشدن مونومرهای مزبور با مشخصه زنده - کنترل شده پیش می‌رود. سرعت پلیمرشدن متیل متاکریلات در مجاورت خاکرس به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. این افزایش در سرعت پلیمرشدن به فعال تر شدن پیوند دوگانه مزدوج کربن - کربن مونومر متیل متاکریلات از راه بر هم کنش میان گروه کربونیل مونومر متیل متاکریلات و بخش هیدروکسیل (Al-O-H) نانوخاکرس و نیز به اثر مثبت نانوخاکرس بر تعادل پویا میان درشت رادیکال‌های فعال و گونه‌های غیرفعال نسبت داده شده است. سرعت هموپلیمرشدن استیرن (مونومر غیرکوئریدینه شونده با نانوخاکرس) در مجاورت خاکرس اندکی کاهش یافت. این کاهش سرعت پلیمرشدن به وارد شدن بخشی از درشت آغازگر بین لایه‌های خاکرس نسبت داده شده است. جایی که مونومر استیرن کافی وجود ندارد تا با درشت آغازگر واکنش دهد. نتایج به دست آمده از پراش پرتو X، میکروسکوپی الکترون عبوری و تجزیه گرماآزن سنجی با داده‌های سینتیکی کاملاً مطابقت داشته است. نانوکامپوزیت پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی استیرن دارای هر دو ساختار لایه‌های به هم چسبیده (ساختار غالب) و ورقه‌ای بودند، در حالی که ساختار غالب در نانوکامپوزیت پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات)، ساختار ورقه‌ای بود.

واژه‌های کلیدی

پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم، درجا، متیل متاکریلات، پلی(وینیل استات)، نانوکامپوزیت، سینتیک پلیمرشدن

* مسئول مکاتبات، پیام نگار:

semsarzadeh@modares.ac.ir

مقدمه

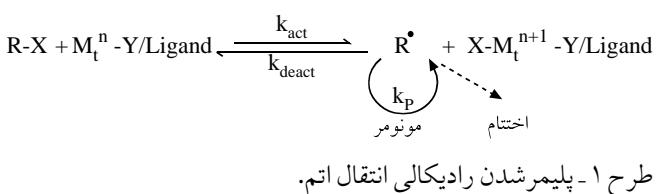
مقدار واکنش‌های اختتام به حداقل برسد. بنابراین، تعادل میان زنجیر پلیمر هالوژن دار (گونه غیرفعال) و درشت رادیکال در حال رشد (گونه فعال) مرحله کلیدی در پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم است که به شکل ساده در طرح ۱ نشان داده شده است [۲].

طیف گستردۀ ای از مونومرها به روش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم پلیمرشده‌اند. با این حال، پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم وینیل استات (VAc) به دلیل ثابت تعادل کوچک ($K_{eq} = k_{act}/k_{deact}$)، طرح ۱) و واکنش‌های جانبی احتمالی مثل تجزیه گونه‌های غیرفعال مشکل و حتی غیرممکن است [۵]. به تازگی، سنتز کنترل شده پلی(وینیل استات) ($PVAc$) از نظر وزن مولکولی و توزیع آن و عاملیت انتهای زنجیر به روش پلیمرشدن رادیکالی با حدواتسط کبالت گزارش شده است [۶]. بنابراین، کوبالیمرهای قطعه‌ای بر پایه پلی(وینیل استات) از راه ترکیب پلیمرشدن رادیکالی با حدواتسط کبالت با نوع دیگری از پلیمرشدن رادیکالی زنده - کنترل شده (به عنوان مثال پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم) به راحتی سنتز می‌شوند [۷].

از سوی دیگر، برای تهیه کوبالیمرهای قطعه‌ای جدید می‌توان روش‌های پلیمرشدن رادیکال آزاد معمول را که پلیمرهای تک عاملی یا دو عاملی تولید می‌کنند، با سامانه‌های پلیمرشدن رادیکالی زنده - کنترل شده به نحو مناسبی ترکیب کرد.

به عنوان مثال، کوبالیمرهای قطعه‌ای بر پایه پلی(وینیل استات) با انجام واکنش‌های پی در پی تلومرشن رادیکالی (یعنی پلیمرشدن رادیکال آزاد متداول در مجاورت عامل انتقال زنجیر) وینیل استات به وسیله کلروفرم یا کربن تراکلرید و پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم مونومرهای مختلف در مجاورت تلومر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار سنتز شده‌اند [۸-۱۱]. مشاهده شده است، تلومر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار را می‌توان به عنوان درشت‌آغازگر مؤثر در پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استفاده کرد. کوبالیمرهای قطعه‌ای بر پایه پلی(وینیل استات) را می‌توان در کاربردهای مختلف به عنوان امولسیون کننده [۱۲] و در پلی‌های سوختی متابولی مستقیم به عنوان غشای تبادل پروتون [۱۳] به کار برد.

در دهه اخیر، توجه زیادی به توسعه آن دسته از نانوکامپوزیت‌های پلیمر - خاک رس معطوف شده است که در آنها سیلیکات‌های لایه‌ای



توسعه پلیمرشدن رادیکالی زنده - کنترل شده به منظور تهیه پلیمرهایی با ساختار و وزن مولکولی کنترل شده و توزیع باریک وزن مولکولی یکی از مهم‌ترین پیش‌رفت‌هایی است که در شیمی پلیمر اتفاق افتاده است [۱-۳]. از میان سه نوع پلیمرشدن رادیکالی زنده - کنترل شده، پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (ATRP)، پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایش - جدایش برگشت پذیر (RAFT) و پلیمرشدن با حدواتسط نیتروکسیدی (NMP)، پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم یکی از کارآمدترین روش‌ها برای پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم یکی از کارآمدترین روش‌ها برای دیگر مونومرها با الگوی کنترل شده است [۱، ۲]. پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم چند مزیت دارد [۳]:

- استفاده از مقدار کم و در حد کاتالیزور از کمپلکس‌های فلز واسطه،
- در دسترس بودن تجاری بسیاری از (درشت) آغازگرها شامل سامانه‌های چندعاملی و هیریدی،
- امکان پلیمرکردن طیف گستردۀ ای از مونومرها (به جز اسیدهای حفاظت نشده)،

- سادگی بسیار عامل دار کردن انتهای زنجیرها و
- عدم وجود هیچ نوع اثر ترومسدورف و امکان کاربرد محدوده وسیعی از دما.

یکی از مزایای پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم نسبت به سایر روش‌های پلیمرشدن رادیکالی زنده - کنترل شده (به طور عمدۀ پلیمرشدن با حدواتسط نیتروکسیدی و پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایش - جدایش برگشت پذیر) این است که کوبالیمرشدن قطعه‌ای در پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم از راه تبادل هالوژن به هر ترتیب دلخواهی قابل حصول است، در حالی که در سایر روش‌های پلیمرشدن رادیکالی زنده - کنترل شده به ویژه پلیمرشدن با حدواتسط نیتروکسیدی محدودیت وجود دارد. عدم امکان پلیمرشدن آنکه‌های دو استخلافی نظیر متاکریلات‌ها به روش پلیمرشدن با حدواتسط نیتروکسیدی [۴] و نیز سختی وارد کردن عاملیت انتهایی به پلیمر با روش‌های پلیمرشدن حدواتسط نیتروکسیدی و پلیمرشدن انتقال زنجیر افزایش - جدایش برگشت پذیر شاید دلایل خوبی برای به کارگیری پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در این مطالعه باشد.

سامانه آغاز سه جزیی در پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم شامل آغازگر نوع هالید آلی (R-X)، کاتالیزور به شکل نمک فلز واسطه در حالت اکسایش پایین تر ($M_t^n - Y$) و لیگاند کمپلکس کننده به طور عمدۀ نوع آمینی است. ترکیب کاتالیزور و لیگاند مناسب بر پتانسیل اکسایش - کاهش سامانه اثر می‌گذارد و تعادل میان گونه‌های غیرفعال (R-X) و فعال (R^{\bullet}) درشت رادیکال در حال رشد) را به نحوی کنترل می‌کند که

متیل متاکریلات آغاز شده با درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار با نانوخاک رس اصلاح شده با ماده آلی (Cloisite 30B) و بدون آن در توده در دمای 90°C انجام شده و مشخصه زنده و کنترل شده و اکنش‌ها ارزیابی شده است. سپس، ساختار و پایداری گرمایی نانوکامپوزیت‌های کوپلیمر قطعه‌ای بر پایه پلی(وینیل استات) - خاک رس به کمک پراش پرتو X ، میکروسکوپی الکترون عوری و تجزیه گرماآزن سنجی بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، اثر نانوخاک رس بر سینتیک واکنش و ارتباط آن با ساختار و خواص گرمایی نانوکامپوزیت‌ها با جزئیات بیشتری ارزیابی شده است. یادآور می‌شود، بررسی ساختار نانوکامپوزیت‌های کوپلیمر قطعه‌ای بر پایه پلی(وینیل استات) - خاک رس در مقالات گزارش نشده است.

تجربی

مواد

استیرن (St) (محصول Merck)، خلوص بیش از ۹۹ درصد) و متیل متاکریلات (MMA) (محصول Merck)، خلوص بیش از ۹۹ درصد) پیش از استفاده، زیر فشار کاهیده و روی کلسیم هیدرید تقطیر شدند. کلرید مس (I) (محصول Merck)، خلوص ۹۷ درصد) به ترتیب با اسیداستیک یخی (سه مرتبه)، اتانول مطلق و دی‌اتیل اتر شسته و سپس به کمک خلاء خشک شد.

تلومر پلی(وینیل استات) α -پنتامتیل دی‌اتیلن تری آمین (PMDETA) (محصول Merck)، خلوص ۹۹/۸ درصد) به عنوان لیگاند و تراهیدروفوران (THF) به عنوان حلال به همان شکل اولیه استفاده شدند. کلویزیت 30B به عنوان نانوخاک رس اصلاح شده با ماده آلی [اصلاح‌کننده: کاتیون آمونیوم چهارتایی (بیس هیدروکسی اتیل) متیل تالو] با ظرفیت تبادل کاتیون ۹۰ میلی اکی والان بر 100 g خاک رس از شرکت محصولات خاک رس ساترن تأمین شد. تلومر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار با عاملیت انتهایی $7/86$ درصد (یعنی درصد تلومر)، وزن مولکولی متوسط عددی 1330 g/mol (^{13}C NMR) (محاسبه شده از طیف ^{13}C NMR) و توزیع وزن مولکولی $7/83$ (اندازه گیری شده با GPC) به روش تلومر شدن رادیکالی مونومر وینیل استات در مجاورت کلروفرم در دمای 60°C به مدت 5 h ستز شد [۲۶-۲۸] و به عنوان درشت آغازگر در هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات استفاده شده است.

کاملاً ورقه‌ای شده (exfoliated) به طور تصادفی در زمینه پلیمری توزیع شده باشند و به طور هم زمان امکان کنترل ساختار کوپلیمر از لحاظ تشکیل کوپلیمرهای قطعه‌ای و سهولت عامل دار کردن کنترل شده وجود داشته باشد [۱۷-۲۴]. روش پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم در جا برای تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمر - سیلیکات لایه‌ای (خاک رس) استفاده شده است [۲۳-۱۶]. این حوزه از فعالیت‌ها یعنی تهیه نانوکامپوزیت‌های بله دلیل بهبود قابل ملاحظه بسیاری از خواص پلیمرها، طی دو دهه اخیر کانون توجه پژوهش‌گران صنعتی و دانشگاهی بوده است [۲۵، ۲۴].

به کارگیری پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم در جا از راه نشاندن آغازگر در بین لایه‌های سیلیکات لایه‌ای و سپس انجام پلیمر شدن برای تهیه نانوکامپوزیت‌های پلیمر - خاک رس (سیلیکات لایه‌ای اصلاح شده با ماده آلی) گزارش شده است. اما، اثر خاک رس بر جزئیات سینتیک پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم بررسی نشده است. البته به تازگی مطالعه‌ای در خصوص اثر مثبت نانوخاک رس در هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم اتیل آکریلات (EA) (گزارش شده است [۲۳]).

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که سرعت هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم اتیل آکریلات در مجاورت نانوخاک رس به طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد. اثبات شده است، زمان پراکنش خاک رس در مونومر پیش از پلیمر شدن و نیز مقدار خاک رس بر سینتیک (تبديل نهایی و سرعت تبدیل مونومر) پلیمر شدن اثر مثبت دارد. پلیمرهای سنتزی وزن‌های مولکولی کنترل شده و گروه‌های انتهایی مشخصی داشتند.

تلومر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار به عنوان درشت آغازگر در هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم مونومرهای مختلفی نظیر استیرن [۲۶، ۱۲]، متیل متاکریلات [۲۹، ۲۷] و متیل آکریلات (MA) [۲۸، ۲۷] و نیز در کوپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم متیل آکریلات - متیل متاکریلات [۳۰، ۱۰] استفاده شده است. اما، پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم آغاز شده با این تلومر در مجاورت سیلیکات لایه‌ای اصلاح شده با ماده آلی (نانوخاک رس) گزارش نشده است.

به تازگی، سینتیک واکنش‌های هموپلیمر شدن و کوپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات آغاز شده با درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار با نانوخاک رس و بدون آن بررسی شده است [۳۲، ۳۱]. نتایج نشان می‌دهد، وجود نانوخاک رس روی سینتیک واکنش و ریزساختار کوپلیمرها اثر می‌گذارد [۳۲].

در این مطالعه، هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و

شروع واکنش داشتند. برای سایر لوله‌های آزمایش، ابتدا لیگاند PMDETA و سپس مس (I) کلرید به ترتیب اضافه شدند. لوله‌های شیشه‌ای با درپوش لاستیکی درزبندی شده و سه مرتبه تحت چرخه خلاء و نیتروژن دهی قرار گرفتند. نسبت مولی اجزای واکنش یعنی $[St \text{ or MMA}]_0/[PMDETA]_0/[CuCl]_0/[PVAc-CCl_3]_0$ برای تمام آزمایش‌ها ثابت نگه داشته شد ($300/2/71$). مقدار نانوخاک رس نیز در واکشن‌های مربوط ثابت بود (۲ درصد وزنی نسبت به وزن مونومر). لازم به ذکر است، واکشن‌های مشابهی در غیاب نانوخاک رس نیز انجام شدند.

لوله‌های هوازدایی و درزبندی شده که حاوی مخلوط واکنش بودند، در حمام روغن از پیش گرم شده با دمای مورد نظر (یعنی $90^\circ\text{C} \pm 0.1$) غوطه‌ور شدند. لوله‌ها در فاصله‌های زمانی مشخص از حمام روغن برداشته شدند و در حالی که مخلوط واکنش خنک می‌شد، بالافاصله با تتراهیدروفوران رقیق و زیر خلاء تا رسیدن به وزن ثابت خشک شد. لازم به ذکر است، تعداد لوله‌های آزمایش برای مطالعه سیستیکی ۸ عدد بوده است. دو عدد از این لوله‌های آزمایش در زمان مشابهی از حمام روغن برداشته شدند تا تکرار پذیری واکنش بررسی شود.

واکشن‌ها از تکرار پذیری خوبی برخوردار بودند. با در دست داشتن وزن نمونه خشک شده و با در نظر گرفتن مقادیر مس (I) کلرید، نانوخاک رس و درشت آغازگر موجود در روش کار واکنش، تبدیل مونومر به روش وزن سنجی محاسبه شد. پلیمرهای خشک شده‌ای که دارای نانوخاک رس بودند، دوباره در تتراهیدروفوران حل شدند و پلیمر در اثر فرامرزک‌گریزی با سرعت زیاد از نانوخاک رس جدا شد. در ادامه، محلول از ستون کوتاه آلومینای خنثی عبور داده شد تا باقی مانده کاتالیزور مس و نانوخاک رس نیز به طور کامل از محلول پلیمر حذف شوند. این عمل برای پلیمرهایی که در غیاب نانوخاک رس سنتز شده بودند، نیز انجام شد. محلول پلیمری عاری از مس (I) کلرید و نانوخاک رس مجدداً به کمک خلاء و در دمای 50°C تا رسیدن به وزن ثابت خشک شد و پلیمر خشک به دست آمده در طیف سنجی $^1\text{H NMR}$ و رنگ‌نگاری ژل تراوایی (GPC) استفاده شد. نمونه‌هایی نیز از لوله‌های شیشه‌ای برداشته و به طور مستقیم به کمک $^1\text{H NMR}$ بررسی شدند تا از این راه نیز مونومرهای واکنش نداده و در نهایت تبدیل مونومر اندازه‌گیری شود. مقادیر تبدیل‌های اندازه‌گیری شده با دو روش وزن سنجی و $^1\text{H NMR}$ کاملاً با هم مطابقت داشتند (جدول ۱).

شناسایی

تبدیل مونومر (x) به روش وزن سنجی محاسبه شد. کوپلیمرهای

غلظت اولیه وینیل استات در مخلوط واکنش ۷/۴۲ مولار بود و نسبت مولی اجزای واکنش وینیل استات - کلروفرم - ۲' - آزو بیس (ایزو بوتیرونیتریل) به ترتیب $1/400/100$ بود. تبدیل واکنش پس از ۵h به ۷۰/۶ درصد رسید. پس از این که واکنش تلومرشدن انجام شد، مونومر واکنش نداده و کلروفرم در دمای محیط تبخیر شدند. سپس، تتراهیدروفوران به محصول واکنش اضافه شد و به مدت ۵ h بازروانی شد تا آغازگر واکنش نداده به طور کامل تجزیه شود [۲۶-۲۸]. سرانجام، تتراهیدروفوران در دمای محیط تبخیر و پلیمر به کمک خلاء در دمای 50°C تا رسیدن به وزن ثابت خشک شد.

دستگاه‌ها

طیف سنج $^1\text{H NMR}$ مدل DRX 400 Bruker Avance ساخت آلمان، رنگ‌نگاری ژل تراوا (GPC) مدل Waters 150C ساخت آمریکا، پراش سنج پرتو X مدل Philips ساخت هلند، میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) مدل Philips CM 200 ساخت آمریکا و گرمایش سنج 2950 Hi-Res TGA ساخت آلمان به کار گرفته شده است.

روش‌ها

هموپلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات
مقدار مورد نیاز از نانوخاک رس به لوله‌های شیشه‌ای مجهز به هم‌زن مغناطیسی و درپوش لاستیکی اضافه شد. لوله‌های شیشه‌ای در اثر عبور نیتروژن از داخل آنها هوازدایی شدند و سپس با درپوش لاستیکی درزبندی شدند. مخلوط دارای مقادیر مشخصی از مونومر (استیرن یا متیل متاکریلات) و درشت آغازگر [تلومر پلی(وینیل استات) α - تری کلرو متیل دار] با عبور نیتروژن به مدت ۵h هوازدایی شد و سپس به وسیله سرنگ به لوله‌های آزمایش اضافه شد. لازم به ذکر است، مقدار دقیق درشت آغازگر مورد نیاز برای واکنش‌ها با در نظر گرفتن درصد تلومر در تلومر پلی(وینیل استات) α - تری کلرو متیل دار سنتزی محاسبه شد. فرصت داده شد تا نانوخاک رس در حال هم زدن به مدت ۳ h در دمای 25°C در محلول مونومر پراکنده شود.

برای بررسی نفوذ احتمالی درشت آغازگر بین لایه‌های نانوخاک رس، دو محلول اضافی حاوی نانوخاک رس، درشت آغازگر و مونومر (یکی در مجاورت استیرن خالص و دیگری در متیل متاکریلات خالص) در غیاب لیگاند و مس (I) کلرید مطابق روش پیش گفته تهیه شدند. این نمونه‌ها پس از خشک شدن به روش پراش پرتو X (XRD) بررسی شدند. این محلول‌ها در واقع شرایطی مشابه با محلول‌های هموپلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات را در لحظه

جدول ۱ - داده‌های به دست آمده برای هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن (St) و متیل متاکریلات (MMA) آغاز شده با درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار با نانو خاکرس و بدون آن.

PDI	\bar{M}_n , GPC (gmol^{-1})	\bar{M}_n , theor (الف) (gmol^{-1})	تبديل (%)	نمونه‌ها [کد]
۱/۸۳	۱۳۵۲	۱۳۳۰	۷۰/۶	$\text{CCl}_3\text{-PVAc}$ [V]
۱/۴۶	۱۵۷۶۰	۱۴۵۴۰	(۴۲/۲) (۴۲/۳)	بدون خاکرس
۱/۷۷	۲۶۵۷۰	۲۳۸۶۳	(۷۶/۵) (۷۶/۷)	PVAc-b-PSt [VS] PVAc-b-PMMA [VM]
۱/۷۲	۳۲۵۵	۳۸۸۲	(۸۲) (۸۲)	با خاکرس ^۱ PVAc-b-PSt [VSN]
۱/۸۰	۵۴۴۵	۴۸۴۴	(۱۷) (۱۷)	PVAc-b-PMMA [VMN]

(الف) \bar{M}_n , macroinitiator = $[(\text{[M]}_0 / [\text{CCl}_3\text{-PVAc}]_0) \times x] \bar{M}_{n,M} + \bar{M}_n$, macroinitiator و \bar{M}_n , theor = وزن مولکولی متوسط عددی تلومر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار (۱۳۳۰ g/mol) و [M]_0 و x به ترتیب غلظت مولی اولیه مونومر، تبدیل مونومر و وزن مولکولی مونومر (استیرن یا متیل متاکریلات) هستند.

(ب) به دست آمده از طیف ^1H NMR، (ج) اعداد داخل پرانتزها از مخلوط واکنش حاوی مونومر واکنش نداده و پلیمر به دست آمدند. (د) این نمونه‌ها در تبدیل کم شناسایی شده‌اند. برای تبدیل نهایی به شکل ۲ توجه شود.

کمک آن رویت شدند.

تجزیه گرمایزن سنجی (TGA) زیر جو نیتروژن در محدوده دمایی ۲۵ تا 700°C با سرعت گرمادهی $10^\circ\text{C}/\text{min}$ انجام شده است.

نتایج و بحث

شکل ۱ طیف ^1H NMR تلومر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار را در تبدیل نهایی (۷۰/۶ درصد) نشان می‌دهد که به روش تلومر شدن رادیکالی وینیل استات در کلروفرم به عنوان تلوژن و $2', 2$ -آزو بیس(ایزو بوتیرونیتریل) به عنوان آغازگر در 60°C سنتز شده است. تمام پیک‌های پروتون‌های مربوط اختصاص داده شدند [۲۶]. درجه پلیمر شدن متوسط عددی (\overline{DP}_n)، وزن مولکولی متوسط عددی (\bar{M}_n) و درصد تلومر از روی طیف ^1H NMR به کمک معادله‌های زیر محاسبه شدند [۱۱]:

$$\overline{DP}_n = \frac{I_{4.7-5.0} + (I_{3.9-4.1} / 2) + I_{5.3-5.5}}{(I_{3.9-4.1} / 2)} \quad (1)$$

$$\bar{M}_n = \overline{DP}_n \times 86.09 + [(Telomer\% / 100) \times 119.38] + [\{1 - (Telomer\% / 100)\} \times 69.10] \quad (2)$$

$$Telomer\% = \frac{I_{2.8-3.2}}{I_{3.9-4.1}} \quad (3)$$

قطعه‌ای پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(استیرن) [PVAc-b-PSt] و پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) [PVAc-b-PMMA] در کلروفرم دوتریم دار (CDCl_3) حل شدند و با استفاده از طیف سنجی ^1H NMR در دمای محیط شناسایی شدند. وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی پلیمرهای حل شده در THF به وسیله رنگ‌نگار ژل تراوای مجهز به مجموعه ستون‌های التراسیتیراژل 500 , 310 و 410\AA و آشکارساز ضریب شکست (RI) معین شدند. برای کالیبره کردن ستون‌ها و به دست آوردن منحنی کالیبره از استانداردهای پلی استیرن با توزیع وزن مولکولی باریک و با وزن‌های مولکولی در محدوده وزن‌های مولکولی مورد تجزیه، استفاده شده است. تراهیدروفوران به عنوان فاز متحرك با سرعت جریان 1 mL min^{-1} 35°C استفاده شده است. الگوی پراش پرتو X با به کارگیری پراش سنج به دست آمد. ولتاژ شتاب دهنده 40 kW کیلووات و جریان 25 mA با استفاده از تابش $\text{CuK}\alpha$ با طول موج 0.154 nm اعمال شد. منحنی‌های پراش در محدوده زوایای پراکنش (2θ) از 10 تا 100 درجه با سرعت پویش $10^\circ\text{C}/\text{min}$ به دست آمدند.

از میکروسکوپی الکترون عبوری (TEM) با ولتاژ شتاب دهنده 200 kW برای بررسی توزیع سیلیکات‌های لایه‌ای در زمینه پلیمر استفاده شده است. نمونه‌های نانوکامپوزیتی در زمینه رزین اپوکسی فروبرده شدند و پس از پخت و سخت شدن رزین، لایه نازکی با ضخامت حدود 100 nm با استفاده از ultramicrotome برش داده شدند. نمونه‌های بریده شده به شبکه میکروسکوپ الکترون عبوری منتقل و به

که نشان دهنده مشخصه زنده - کترل شده واکنش‌هاست. با این حال، توزیع وزن مولکولی کوبالیمرهای قطعه‌ای پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) نسبتاً بیشتر است که دلیل آن احتمالاً افزایش اختتام درشت رادیکال‌ها و نیز افزایش ثابت سرعت انتشار متوسط سامانه پلیمرشدن است.

اختتام درشت رادیکال‌های در حال رشد در مرحله اولیه واکنش پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم درجا، که غلظت مس (II) (طرح ۱) خیلی کم است، قابل ملاحظه است. وقوع اختتام درشت رادیکال‌ها در پهن شدگی توزیع وزن مولکولی کوبالیمر قطعه‌ای پلی(وینیل استات) -

قطعه - پلی(متیل متاکریلات) منعکس می‌شود. تبدیل (x) بر حسب زمان برای واکنش‌های هموپلیمرشدن انجام شده با نانوچاک رس و بدون آن در شکل ۲ نشان داده شده است. سرعت پلیمرشدن (k_p) به کمک معادله (۴) بیان می‌شود. با فرض این که \bar{M}_p و غلظت رادیکال طی پیش‌رفت واکنش ثابت هستند، می‌توان از معادله (۴) انتگرال گیری کرد و به معادله (۵) دست یافت:

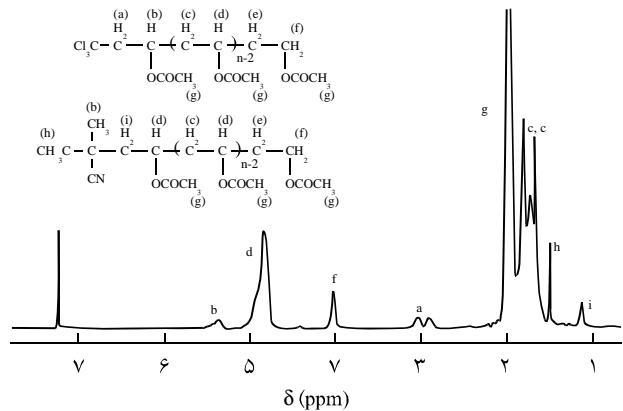
$$R_p = -\frac{d[M]}{dt} = k_p [R^\bullet] [M] \quad (4)$$

$$\ln \frac{[M]_0}{[M]} = \ln \left(\frac{1}{1-x} \right) = k_p^{app} \cdot t \quad (5)$$

$$k_p^{app} = k_p [R^\bullet]$$

در این معادلات k_p ، k_p^{app} ، $[M]$ و $[R^\bullet]$ به ترتیب ثابت سرعت انتشار مونومر، ثابت سرعت انتشار ظاهری، غلظت لحظه‌ای مونومر و غلظت لحظه‌ای رادیکال هستند. $[M]_0$ غلظت اولیه مونومر و t زمان واکنش است.

منحنی‌های $\ln(1/(1-x))$ بر حسب زمان در شکل ۲ نشان داده شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که وابستگی $\ln(1/(1-x))$ به زمان برای تمام واکنش‌های هموپلیمرشدن خطی است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، غلظت (درشت) رادیکال طی واکنش ثابت است و سرعت پلیمرشدن (R_p) نیز با درجه اول غلظت مونومر متناسب است. از آن جا که مقادیر k_p برای هموپلیمرشدن استیرن و متیل متاکریلات در غیاب نانوچاک رس در دمای $90^\circ C$ در مقالات به ترتیب برابر با 900 و 1626 mol/s $[34]$ گزارش شده است، می‌توان غلظت حالت پایای رادیکال ($[R^\bullet]$) برای واکنش‌های هموپلیمرشدن در غیاب نانوچاک رس را از شب منحنی‌های مربوط در شکل ۲ جایی که شب منحنی با k_p^{app} برابر است (معادله ۵) محاسبه کرد. k_p^{app} برای

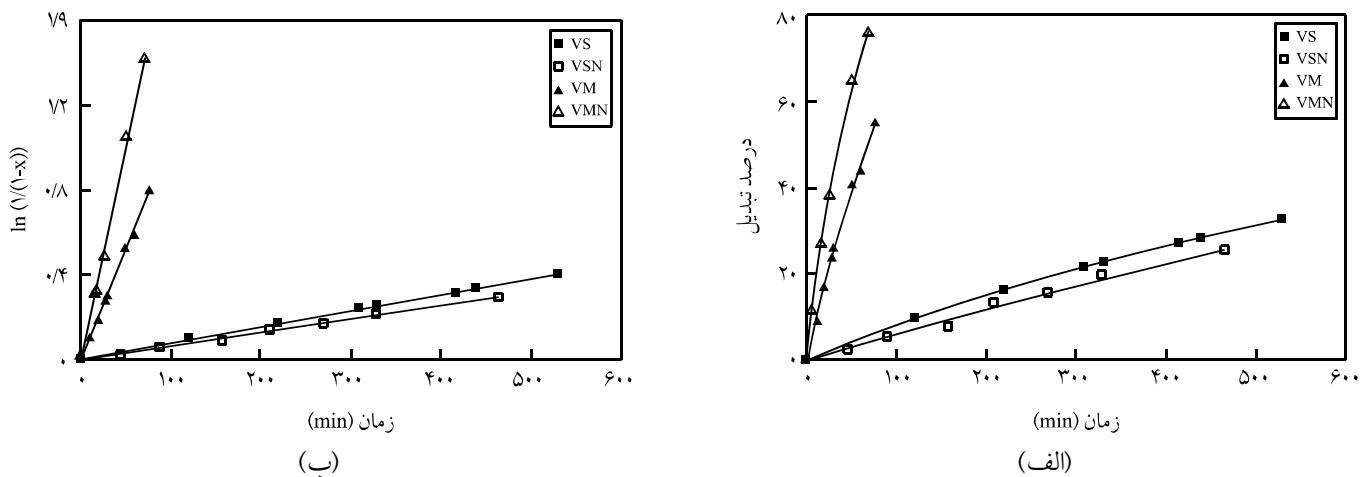


شکل ۱ - طیف ^1H NMR تلومر پلی(وینیل استات) α - تری کلرومتیل دار در تبدیل نهایی $70/6$ درصد.

در این معادلات، $\ln(1/(1-x))$ شدت پیک (های) ظاهر شده در محدوده جا به جایی شیمیایی بین α و زرانشان می‌دهد. عبارت $[\text{I}-\text{Telomer}] / 100$ کسری از زنجبیرهارانشان می‌دهد که با رادیکال به دست آمده از آغازگر شروع و به رشد خود ادامه داده‌اند. اعداد $86/09$ ، $119/38$ و $69/10$ به ترتیب وزن‌های مولکولی وینیل استات، کلروفرم و جزء آغازگر وارد شده در زنجبیر پلی(وینیل استات) را نشان می‌دهند.

از رنگ‌نگاری ژل تراوایی برای اندازه گیری \bar{M}_n و توزیع وزن مولکولی (شاخص چندتوزیعی، PDI) تلومر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار استفاده شده است. نتایج به دست آمده از طیف سنجی ^1H NMR و رنگ‌نگاری ژل تراوایی در جدول ۱ آمده است. تطابق خوبی بین $\bar{M}_{n,\text{NMR}}$ و $\bar{M}_{n,\text{GPC}}$ وجود داشت. لازم به ذکر است، \bar{M}_n محاسبه شده از طیف ^1H NMR در محاسبات استفاده شده است. چون وزن مولکولی تلومر کم است، صحت \bar{M}_n محاسبه شده از طیف ^1H NMR از \bar{M}_n محاسبه شده از GPC بیشتر است.

جدول ۱ نتایج به دست آمده از رنگ‌نگاری ژل تراوایی و ^1H NMR کوبالیمرهای قطعه‌ای پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(استیرن) و پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) را نشان می‌دهد. تطابق خوبی بین مقادیر تجربی و نظری وزن مولکولی متوسط عددی (\bar{M}_n) وجود دارد. مقادیر \bar{M}_n تجربی به مقادیر نظری نزدیک هستند. لازم به ذکر است، چون مقدار تبدیل گزارش شده در جدول ۱ برای نمونه‌ها متفاوت است، مقایسه بین نتایج توزیع وزن مولکولی کوبالیمرهای خطأ همراه است. با این حال می‌توان توزیع وزن مولکولی کوبالیمرهای قطعه‌ای را با توزیع وزن مولکولی درشت آغازگر به خوبی مقایسه کرد. توزیع وزن مولکولی کوبالیمرهای قطعه‌ای پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(استیرن) از توزیع وزن مولکولی درشت آغازگر (۷۸۳) باریک‌تر است



شکل ۲ - اثر نانو خاک رس بر: (الف) درصد تبدیل مونومر بر حسب زمان و (ب) $\ln\left(\frac{1}{1-x}\right)$ بر حسب زمان برای هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات آغاز شده با درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α -تری کلرو متیل دار با نانو خاک رس و بدون آن در دمای 90°C (کد نمونه ها طبق جدول ۱).

پلیمر شدن تحت تأثیر وجود نانو خاک رس قرار می‌گیرد. به تازگی هموپلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم اتیل آکریلات در مجاورت نانو خاک رس (Cloisite 30B) گزارش شده است. مشاهده شده است، سرعت هموپلیمر شدن اتیل آکریلات در مجاورت نانو خاک رس به مقدار قابل ملاحظه ای افزایش می‌یابد [۲۳].

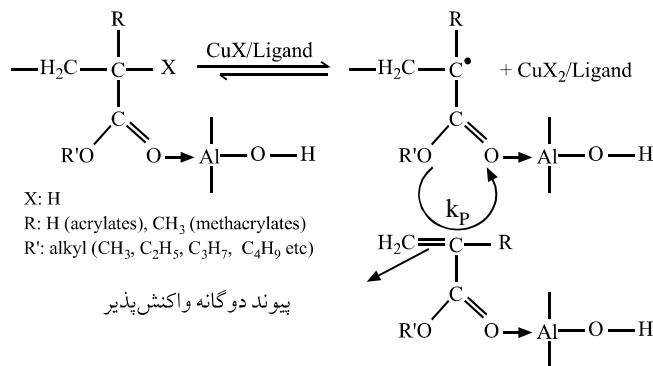
علت سرعت زیاد و غیرمنتظره اما کنترل شده پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم اتیل آکریلات در مجاورت نانو خاک رس می‌تواند عوامل زیادی باشد. اثر تسريع کنندگی حللاهای قطبی یا افزودنی های قطبی به ویژه آنها که گروه هیدروکسیل فعال دارند، مانند فنول، کربوکسیلیک اسید و آب، در پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم قبل از گزارش شده است [۴۲-۳۷]. هم چنین گزارش شده است، بهبود در سرعت فعال سازی رادیکال و کاهش در سرعت ترکیب رادیکال روی هم رفته به پدیده مشاهده شده در این موارد منجر می‌شود. ایجاد کمپلکس فعال تر مس (I)-لیگاند با یون مقابله هالید به عنوان گونه های حدوات در محیط قطبی در برابر کمپلکس دو هسته ای خشی تشکیل شده در پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم متداول نیز پیشنهاد شده است [۳۸].

افزون بر این به تازگی گزارش شده است، سطح حاوی بار منفی می‌تواند کاتالیزورهای حاوی بار مثبت (یعنی یون های مس) را تغییظ کند که به موجب آن، سرعت رشد زنجیر افزایش می‌یابد [۴۳]. می‌توان ساز و کار مشابهی را نیز در این پژوهش در نظر گرفت، جایی که نانو خاک رس، سطح حاوی بار منفی را فراهم می‌کند و گروه هیدروکسیل فعال (موجود در سطح نانو خاک رس و نیز در اصلاح کننده

هموپلیمر شدن متیل متاکریلات با نانو خاک رس و بدون آن به ترتیب $3.352 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ و $1.710 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ و برای هموپلیمر شدن استیرن با نانو خاک رس و بدون آن به ترتیب $1.056 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ و $1.769 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ به دست آمد. سپس، غلظت رادیکال $[R^{\bullet}]$ برای هموپلیمر شدن استیرن و متیل متاکریلات در نبود نانو خاک رس به ترتیب $1.41 \times 10^{-8} \text{ mol/L}$ و $7.05 \times 10^{-7} \text{ mol/L}$ به دست آمد. نتایج نشان می‌دهد، غلظت رادیکال در هر دو مورد به اندازه کافی کم است و از این رو اختتام درشت رادیکال ها طی واکنش حداقل است [۳۵، ۳۶]. بنابراین، واکنش ها می‌توانند با ساز و کار زنده - کنترل شده تا تبدیل زیاد پیش روند.

با این حال، غلظت رادیکال در هموپلیمر شدن متیل متاکریلات به ویژه زمانی که واکنش در مجاورت نانو خاک رس انجام می‌شود، به مراتب بیشتر از غلظت رادیکال در هموپلیمر شدن استیرن است و در شرایط مشابه، نوع مونومر و نیز وجود نانو خاک رس بر تعادل پلیمر شدن رادیکالی انتقال اتم اثر می‌گذارد. نتایج مشابهی در مقالات گزارش شده است [۳۵، ۳۶]. بنابراین، اگر چه واکنش های اختتام در هر دو هموپلیمر شدن استیرن و متیل متاکریلات را می‌توان نادیده گرفت، اما برای هموپلیمر شدن متیل متاکریلات، اختتام درشت رادیکال ها تا حدی اتفاق می‌افتد. از این رو انتظار می‌رود، توزیع وزن مولکولی پلی(متیل متاکریلات) تشکیل شده در هموپلیمر شدن متیل متاکریلات پهن تر از توزیع وزن مولکولی پلی استیرن تشکیل شده در هموپلیمر شدن استیرن باشد [۳۵، ۳۶] (جدول ۱).

با توجه به شکل ۲ می‌توان مشاهده کرد در شرایط مشابه، سرعت



طرح ۲ - اثر نانوخاک رس بر ساز و کار پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (متا)‌آکریلات‌ها.

استیرن (مونومری که قابلیت کوئوردینه شدن با بخش هیدروکسیل نانوخاک رس را ندارد) با پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم در مجاورت نانوخاک رس با استفاده از مولکول آغازگر کوچک متیل-۲-بروموپروپیونات هموپلیمرشده است [۲۳]. مشاهده شده است، وجود نانوخاک رس بر سرعت هموپلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن اثر نمی‌گذارد. با این حال، نتایج به دست آمده در این پژوهش که در شکل ۲ ارائه شده است، نشان می‌دهد سرعت هموپلیمرشدن استیرن در مجاورت نانوخاک رس و درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دارند کی کاهش می‌یابد.

برای این که اثر نانوخاک رس بر سرعت هموپلیمرشدن استیرن و متیل متاکریلات بیشتر روشن شود، اثر نوع مونومر (استیرن یا متیل متاکریلات) بر نفوذ (یا جاگیری) درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار بین لایه‌های خاک رس به کمک پراش پرتو X بررسی شده است. الگوهای پراش پرتو X نانوخاک رس خالص و (نانو)کامپوزیت‌های درشت آغازگر - خاک رس، پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی استیرن - خاک رس و پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) - خاک رس در شکل ۳ نشان داده شده است. کامپوزیت‌های درشت آغازگر - نانوخاک رس به روش جاگیری در محلول (مونومر استیرن یا متیل متاکریلات به عنوان حلال) درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α -تری کلرومتیل دار بین لایه‌های نانوخاک رس تهیه شدند.

با بررسی شکل ۳ مشخص می‌شود، نفوذ زنجیرهای پلی(وینیل استات) بین لایه‌های خاک رس در محلول متیل متاکریلات مؤثرتر است، به طوری که به افزایش قابل ملاحظه فاصله basal ($d_{001} = 3.84 \text{ nm}$) نانوخاک رس منجر می‌شود (شکل ۳-ب). از آن جا که مونومر متیل متاکریلات می‌تواند با نانوخاک رس برهم کنش داشته باشد [۴۴، ۲۳]، مونومر کافی بین لایه‌های خاک رس برای اضافه شدن به (درشت) رادیکال‌های در حال رشدی که در بین لایه‌های نانوخاک رس

آن) مشخصه قطبی را به محیط واکنش القا می‌کند که در بی آن گونه‌های حدواسط یونی فعال ایجاد می‌شوند [۲۳].

اثر گروه‌های هیدروکسیل موجود در سطح نانوخاک رس و نیز در ساختار اصلاح کننده خاک رس [کاتیون آمونیوم چهارتایی (بیس هیدروکسی اتیل) متیل تالو] بر پلیمرشدن رادیکال انتقال اتم اتیل آکریلات با جزئیات بیشتری بررسی شده است [۲۳]. فقط افزایش جزئی در سرعت پلیمرشدن اتیل آکریلات مشاهده شده است که نشان می‌دهد افزایش قابل ملاحظه در سرعت پلیمرشدن اتیل آکریلات منحصرأ به واسطه ماهیت قطبی (گروه‌های هیدروکسیل) محیط نیست و ساز و کار دیگری باید طی پلیمرشدن اثر گذار باشد.

مطالعات انجام شده به کمک DMTA، NMR و FTIR نشان می‌دهد که برهم کنش مشخصی بین بخش هیدروکسیل (Al-O-H) نانوخاک رس و گروه کربونیل (C=O) گونه‌های غیرفعال وجود دارد. به واسطه این برهم کنش، پیوند کربن - هالوژن مجاور پیوند کربونیل استر فعال شده و غلظت زیادی از (درشت) رادیکال‌های فعال ایجاد می‌کند (طرح ۲). هم‌چنین، نانوخاک رس اضافه شده می‌تواند با گروه کربونیل مونومر (اتیل آکریلات) برهم کنش داشته باشد و چگالی الکترون را در پیوند دوگانه کربن - کربن مزدوج با گروه کربونیل کاهش دهد (طرح ۲). در این حالت، فعالیت مونومر افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، ثابت سرعت انتشار پلیمرشدن افزایش می‌یابد که به نوبه خود باعث افزایش سرعت پلیمرشدن می‌شود.

با در نظر گرفتن مشاهدات یاد شده درباره اتیل آکریلات انتظار می‌رود، هموپلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم آکریلات‌ها و متاکریلات‌ها در مجاورت نانوخاک رس مشابه با هموپلیمرشدن اتیل آکریلات در مجاورت نانوخاک رس باشد (این موضوع در این پژوهش با جزئیات بیشتری بررسی شده است). بنابراین، ساز و کار عمومی پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم (متا)‌آکریلات‌ها در مجاورت نانوخاک رس را می‌توان به شکل طرح ۲ نشان داد.

با بررسی شکل ۲ می‌توان مشاهده کرد، سرعت هموپلیمرشدن متیل متاکریلات در مجاورت نانوخاک رس به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد، پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم متیل متاکریلات در مجاورت نانوخاک رس از ساز و کار پیشنهاد شده در طرح ۲، پیروی می‌کند [۲۳].

در مقالات گزارش شده است، پلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم مونومرهای متاکریلاتی (بوتیل متاکریلات و متیل متاکریلات) در مجاورت آلومینیم ایزوپروپوکسید (اسید لویس) تقویت می‌شود [۴۴]. افزایش در سرعت پلیمرشدن به شکل کوئوردینه شدن گروه کربونیل مونومر و آلومینیم اسید لویس توجیه شده است [۴۴، ۴۵].

رشد زنجیرهای پلی وینیل استات نفوذ کرده به داخل لایه‌های خاک رس نیز تا حدی کندر است، چرا که غلظت مونومر استیرن در مجاورت درشت رادیکال‌های در حال رشدی که در بین لایه‌های خاک رس وجود دارند، کم است. در نتیجه، سرعت پلیمرشدن در مجاورت نانوخاک رس اندکی کاهش می‌یابد (شکل ۲).

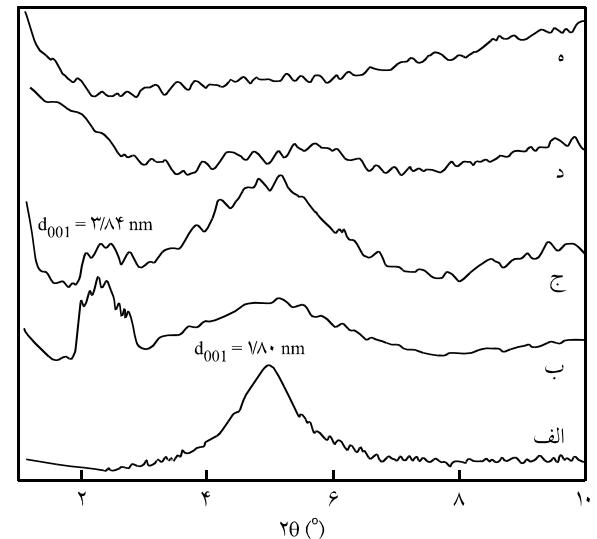
برای مشخص شدن اثر درشت آغازگر و نوع مونومر، ساختار و خواص گرمایی نانوکامپوزیت‌های کوپلیمر قطعه‌ای بر پایه پلی(وینیل استات) - خاک رس به ترتیب به وسیله میکروسکوپی الکترون عبوری و تجزیه گرماآزن سنجی بررسی شده است. تصاویر به دست آمده از میکروسکوپی الکترون عبوری برای نمونه‌های نانوکامپوزیتی در شکل ۴ نشان داده شده است.

ساختار غالب برای نانوکامپوزیت پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) - خاک رس، ساختار ورقه‌ای بود، در حالی که نانوکامپوزیت پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی استیرن - خاک رس هر دو دارای ساختار لایه‌ای (stacking layer) به هم چسبیده (ساختار غالب) و ورقه‌ای بود. این مشاهدات که با نتایج الگوهای پراش پرتو X و داده‌های سینتیکی کاملاً مطابقت دارد، ساز و کار پیشنهادی در طرح ۲ و توضیحات داده شده در بخش قبلی را به شدت تایید می‌کند.

نانوکامپوزیت پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی استیرن - خاک رس، ساختار جزیی ورقه‌ای شده دارد (شکل‌های ۳ و ۴). زیرا، سیلیکات‌های لایه‌ای (نانوخاک رس) بدون این که پلیمر طی پلیمرشدن به داخل این لایه‌ها نفوذ کند به شکل تجمع باقی می‌مانند. از سوی دیگر، هموپلیمرشدن متیل متاکریلات در مجاورت نانوخاک رس به نانوکامپوزیت‌های پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) - خاک رس با ساختار ورقه‌ای منجر شده است (شکل‌های ۳ و ۴).

به طور کلی، زمانی که خاک رس سازگاری یا برهم‌کنش خوبی با مونومر (نظیر متیل متاکریلات استفاده شده در این پژوهش) داشته باشد، لایه‌های خاک به مقدار قابل ملاحظه‌ای به وسیله مونومر متورم می‌شوند (یعنی لایه‌ها از هم فاصله می‌گیرند) [۴۶]. این امر نفوذ درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α - تری کلرومتیل دار از راه برهم‌کنش بین گروه کربونیل پلی(وینیل استات) و بخش هیدروکسیل (Al-O-H) نانوخاک رس و نیز سازگاری خوب بین درشت آغازگر و نانوخاک رس، به تنهایی می‌تواند نفوذ زنجیر پلی(وینیل استات) را بین لایه‌های خاک رس تسهیل کند و از این رو حتی برای مونومری مثل استیرن که با نانوخاک رس بر هم کنش و سازگاری خوبی ندارد، فاصله d_{001} (basal d-spacing) بخشنی از خاک رس افزایش می‌یابد (شکل ۳ - ج).

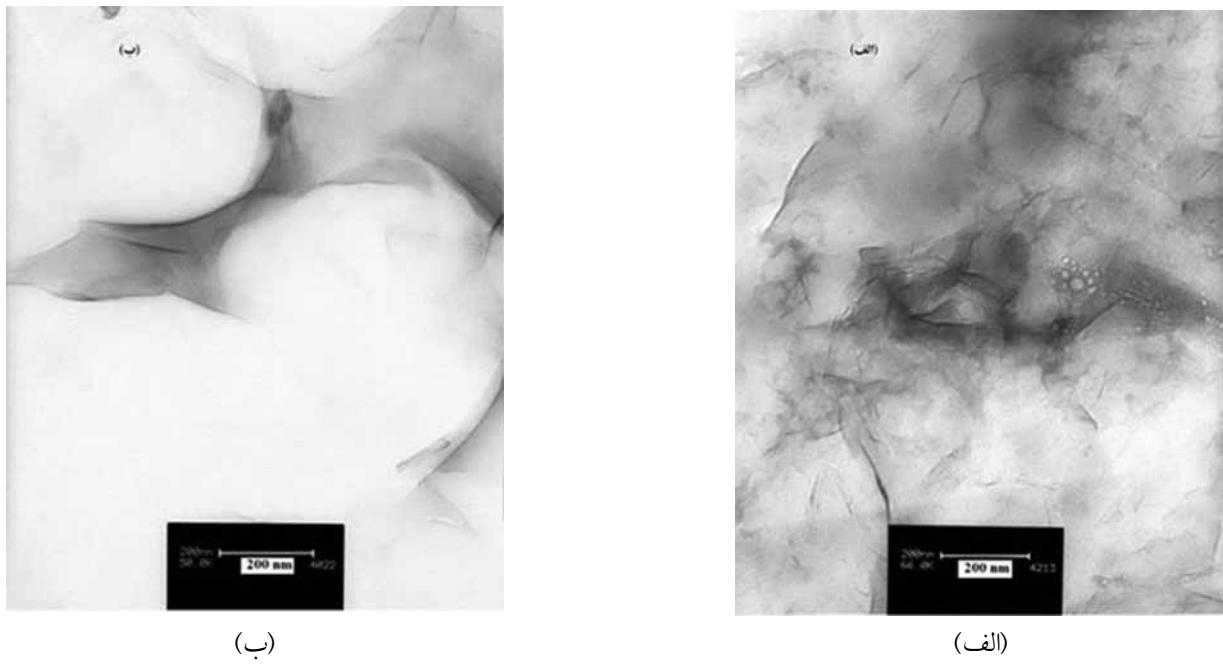
بنابراین از آن جا که نانوخاک رس سازگاری یا برهم‌کنش ضعیفی با مونومر استیرن در مقایسه با مونومر متیل متاکریلات دارد، متورم شدن لایه‌های خاک رس با مونومر استیرن قابل ملاحظه نیست.



شکل ۳ - الگوهای پراش پرتو X (XRD): (الف) نانوخاک رس خالص کلویزیت 30B، (ب) (نانوکامپوزیت‌های درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α - تری کلرومتیل دار - خاک رس [به دست آمده از روش جاگیری در محلول متیل متاکریلات و (ج) در محلول استیرن]، (د) پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی استیرن - خاک رس (تبديل ۲۵/۲ درصد) و (ه) پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) - خاک رس (تبديل ۲۷/۰ درصد).

قرار گرفته‌اند، وجود دارد. مشاهدات مشابهی در مقالات گزارش شده است [۴۶] بدین ترتیب که اگر خاک رس سازگاری یا برهم‌کنش خوبی با مونومر داشته باشد، لایه‌های خاک رس به مقدار قابل ملاحظه‌ای به وسیله مونومر متورم می‌شود یا به عبارت دیگر، لایه‌های حد کافی از هم فاصله می‌گیرند.

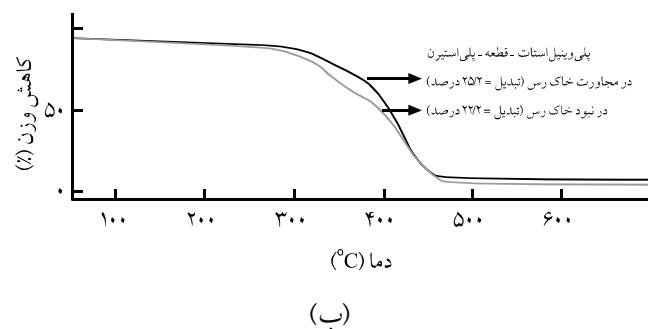
با این حال، در محلول مونومر استیرن، فقط بخش کمی از درشت آغازگر بین لایه‌های خاک رس نفوذ می‌کند (شکل ۳ - ج). درشت آغازگر پلی(وینیل استات) α - تری کلرومتیل دار از راه برهم‌کنش بین گروه کربونیل پلی(وینیل استات) و بخش هیدروکسیل (Al-O-H) نانوخاک رس و نیز سازگاری خوب بین درشت آغازگر و نانوخاک رس، به تنهایی می‌تواند نفوذ زنجیر پلی(وینیل استات) را بین لایه‌های خاک رس تسهیل کند و از این رو حتی برای مونومری مثل استیرن که با نانوخاک رس بر هم کنش و سازگاری خوبی ندارد، فاصله d_{001} (basal d-spacing) بخشنی از خاک رس افزایش می‌یابد (شکل ۳ - ج). بنابراین از آن جا که نانوخاک رس سازگاری یا برهم‌کنش ضعیفی با مونومر استیرن در مقایسه با مونومر متیل متاکریلات دارد، متورم شدن لایه‌های خاک رس با مونومر استیرن قابل ملاحظه نیست.



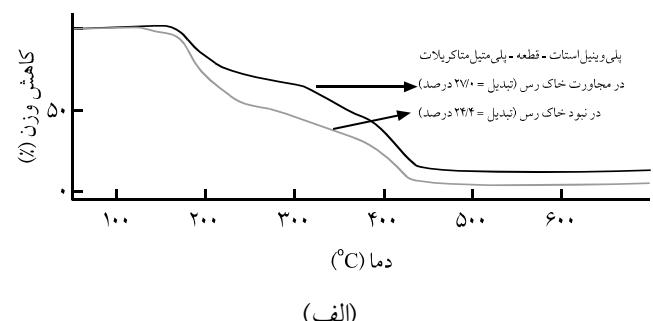
شکل ۴ - تصاویر میکروسکوپ الکترون عبوری: (الف) نانوکامپوزیت‌های پلی(وینیل استات)-قطعه-پلی استیرن-خاک رس (تبديل ۲۵/۲ درصد) و (ب) پلی(وینیل استات)-قطعه-پلی(متیل متاکریلات)-خاک رس (تبديل ۰/۲۷ درصد).

نسبت داد. نتایج تجزیه گرماآزن سنجی که با داده‌های سینتیکی و نتایج پراش پرتو X و میکروسکوپی الکترون عبوری مطابقت دارد، مجدداً ساز و کار پیشنهادی در طرح ۲ را تأیید می‌کند. به طور خلاصه، پایداری گرمایی نمونه‌های نانوکامپوزیتی زمانی به طور قابل ملاحظه افزایش می‌یابد که ورقه‌ای شدن لایه‌های نانوخاک رس و توزیع یکنواخت آن در زمینه پلیمری اتفاق بیفتد و از طرف دیگر بین پلیمر و لایه‌های خاک رس برهم کنش قوی وجود داشته باشد.

به طور چشم‌گیری افزایش می‌یابد، در حالی که پایداری گرمایی کوپلیمر قطعه‌ای پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی استیرن چندان تحت تأثیر نانوخاک رس که به طور عمده به شکل لایه‌های به هم چسبیده در زمینه پلیمری توزیع می‌شود، قرار نمی‌گیرد. با این حال، اولین بخش از تخریب گرمایی که به تخریب قطعه پلی(وینیل استات) مربوط است، در مجاورت نانوخاک رس به دماهای بالاتر منتقل می‌شود. این افزایش در پایداری گرمایی را می‌توان به وجود برهم کش قوی بین گروههای کربونیل پلی(وینیل استات) و گروههای هیدروکسیل نانوخاک رس



شکل ۵ - منحنی‌های تجزیه گرماآزن سنجی کوپلیمرهای قطعه‌ای تهیه شده با خاک رس و بدون آن: (الف) پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی(متیل متاکریلات) و (ب) پلی(وینیل استات) - قطعه - پلی استیرن.



نتیجه گیری

درشت آغازگر بین لایه های خاکرنس نسبت داد، جایی که مونومر استیرن کافی وجود ندارد تا با درشت آغازگر واکنش دهد. از آن جا که سازگاری و برهم‌کنش استیرن با نانو خاکرنس ضعیف است، این مونومر تمایلی به قرار گرفتن بین لایه های خاکرنس را ندارد. نتایج پراش پرتو X، میکروسکوپی الکترون عبوری و تجزیه گرماؤزن سنجی، وجود برهم‌کنش میان گروه کربونیل (موجود در مونومر متیل متاکریلات و درشت آغازگر) و گروه هیدروکسیل نانو خاکرنس را تأیید کرد. نانوکامپوزیت پلی(وینیل استات)-قطعه-پلی(متیل متاکریلات) ساختار ورقه‌ای داشت در حالی که نانوکامپوزیت پلی(وینیل استات) - قطعه-پلی استیرن دارای هر دو ساختار لایه های به هم چسبیده (ساختار عمده) و ورقه‌ای بود. نتایج تجزیه گرماؤزن سنجی نشان می دهد، زمانی که لایه های خاکرنس از هم باز شده و در زمینه پلیمری توزیع شوند، پایداری گرمایی نانوکامپوزیت پلیمر - خاکرنس در مقایسه با پلیمر خالص به طور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.

قدرتانی

از دانشگاه تربیت مدرس، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و قطب مهندسی شیمی ایران به دلیل حمایت مالی از این طرح قدردانی می شود.

مراجع

1. Kamigaito M., Ando T., and Sawamoto M., Metal-catalyzed Living Radical Polymerization, *Chem. Rev.*, **101**, 3689-3745, 2001.
2. Matyjaszewski K. and Xia J., Atom Transfer Radical Polymerization, *Chem. Rev.*, **101**, 2921-2990, 2001.
3. Braunecker W. A. and Matyjaszewski K., Controlled/Living Radical Polymerization: Features, Developments, and Perspectives, *Prog. Polym. Sci.*, **32**, 93-146, 2007.
4. Guillaneuf Y., Gigmes D., Marque S.R.A., Astolfi P., Greci L., Tordo P., and Bertin D., First Effective Nitroxide-Mediated Polymerization of Methyl Methacrylate, *Macromolecules*, **40**, 3108-3114, 2007.
5. Xia J., Paik H.J., and Matyjaszewski K., Polymerization of Vinyl Acetate Promoted by Iron Complexes, *Macromolecules*, **32**, 8310-8314, 1999.
6. Bryaskova R., Detrembleur C., Debuigne A., and Jerome R., Cobalt-Mediated Radical Polymerization (CMRP) of Vinyl Acetate Initiated by Redox Systems: Toward the Scale-Up of CMRP, *Macromolecules*, **39**, 8263-8268, 2006.
7. Bryaskova R., Willet N., Debuigne A., Jerome R., and Detrembleur C., Synthesis of Poly(vinyl acetate)-*b*-Polystyrene and Poly(vinyl alcohol)-*b*-Polystyrene Copolymers by Cobalt-Mediated Radical Polymerization, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.*, **45**, 81-89, 2007.
8. Semsarzadeh M.A. and Rostami Daronkola M.R., Atom Transfer Radical Polymerization of Methyl Acrylate with PVAc-CCl₃ Macroinitiator and a novel Synthesis of Block Terpolymers of PVAc-*b*-Poly(MA-*co*-MMA), *Iran. Polym. J.*, **15**, 829-839, 2006.
9. Li H., Zhang Y.M., and Liu Y.G., Atom Transfer Radical Polymerization of Methyl Methacrylate Initiated with a Macroinitiator of Poly(vinyl acetate), *J. Appl. Polym. Sci.*, **101**, 1089-1094, 2006.
10. Semsarzadeh M.A. and Rostami Daronkola M.R., ¹H NMR Studies of the Molecular Structure of PVAc-*b*-(MA-*co*-MMA) Block Terpolymer in Atom Transfer Radical Copolymerizatin Reaction, *Iran. Polym. J.*, **16**, 47-56, 2007.
11. Paik H.J., Teodorescu M., Xia J., and Matyjaszewski K., Block Copolymerizations of Vinyl Acetate by Combination of Con-

هموپلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات در دمای ۹۰°C با نانو خاکرنس و بدون آن انجام شد. کلرید مس (I)، N,N,N',N'',N,N - پنتامتیل دی‌اتیلن تری‌آمین و تلومر پلی(وینیل استات) α - تری کلورو متیل دار به ترتیب به عنوان کاتالیزور و درشت آغازگر استفاده شده‌اند. نتایج نشان می دهد، هموپلیمرشدن رادیکالی انتقال اتم استیرن و متیل متاکریلات با وزن مولکولی قابل پیش‌بینی و توزیع وزن مولکولی نسبتاً باریک به شکل کنترل شده پیش می‌رود. نانو خاکرنس اثر مثبت قابل ملاحظه‌ای روی سرعت هموپلیمرشدن متیل متاکریلات دارد. این اثر به فعال شدن پیوند دو گانه مزدوج کربن - کربن مونومر متیل متاکریلات از راه برهم‌کنش میان گروه کربونیل مونومر متیل متاکریلات و بخش هیدروکسیل (Al-O-H) نانو خاکرنس و نیز به اثر مثبت نانو خاکرنس بر تعادل پویا میان (درشت) رادیکال‌های فعال و گونه‌های غیرفعال نسبت داده شده است. سرعت هموپلیمرشدن استیرن (مونومر غیرکوئردنیه شونده با نانو خاکرنس) در مجاورت نانو خاکرنس اندکی کاهش یافت. هم‌چنین نتایج نشان می دهد، کاهش اندک در سرعت پلیمرشدن را می‌توان به وارد شدن فقط بخشی از

- ventional and Atom Transfer Radical Polymerization, *Macromolecules*, **32**, 7023-7031, 1999.
12. Li G.H. and Cho C.G., Synthesis and Micellar Behavior of Poly(vinylalcohol-*b*-styrene) Copolymers Containing PVA Blocks with Different Syndiotacticity, *Colloid Polym. Sci.*, **283**, 946-953, 2005.
 13. Li G.H., Chang H.L., Lee Y.M., and Cho C.G., Preparation of Poly(vinyl phosphate-*b*-styrene) Copolymers and Its Blend with PPO as Proton Exchange Membrane for DMFC Applications, *Solid State Ionics*, **177**, 1083-1090, 2006.
 14. Di J. and Sogah D.Y., Intergallery Living Polymerization Using Silicate-Anchored Photoiniferter. A Versatile Preparatory Method for Exfoliated Silicate Nanocomposites, *Macromolecules*, **39**, 1020-1028, 2006.
 15. Di J. and Sogah D.Y., Exfoliated Block Copolymer/Silicate Nanocomposites by One-Pot, One-Step In-Situ Living Polymerization from Silicate-Anchored Multifunctional Initiator, *Macromolecules*, **39**, 5052-5057, 2006.
 16. Bottcher H., Hallensleben M.L., Nuss S., Wurm H., Bauer J., and Behrens P., Organic/Inorganic Hybrids by Living/Controlled ATRP Grafting from Layered Silicates, *J. Mater. Chem.*, **12**, 1351-1354, 2002.
 17. Wheeler P.A., Wang J., and Mathias L.J., Poly(methyl methacrylate)/Laponite Nanocomposites: Exploring Covalent and Ionic Clay Modifications, *Chem. Mater.*, **18**, 3937-3945, 2006.
 18. Qiu L., Chen W., and Qu B., Exfoliation of Layered Double Hydroxide in Polystyrene by In-Situ Atom Transfer Radical Polymerization Using Initiator-Modified Precursor, *Colloid Polym. Sci.*, **283**, 1241-1245, 2005.
 19. Zhao H., Argoti S.D., Farrel B.P., and Shipp D.A., Polymer-Silicate Nanocomposites Produced by In Situ Atom Transfer Radical Polymerization, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.*, **42**, 916-924, 2004.
 20. Zhao H., Farrel B.P., and Shipp D.A., Nanopatterns of Poly(styrene-*b*-butyl acrylate) Block Copolymer Brushes on the Surfaces of Exfoliated and Intercalated Clay Layers, *Polymer*, **45**, 4473-4481, 2004.
 21. Li C.P., Huang C.M., Hsieh M.T., and Wei K.H., Properties of Covalently Bonded Layered-Silicate/Polystyrene Nanocomposites Synthesized via Atom Transfer Radical Polymerization, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.*, **43**, 534-542, 2005.
 22. Datta H., Singha N.K., and Bhowmick A.K., Structure and Properties of Tailor-Made Poly(ethyl acrylate)/Clay Nanocomposites Prepared by In Situ Atom Transfer Radical Polymerization, *J. Appl. Polym. Sci.*, **108**, 2398-2407, 2008.
 23. Datta H., Singha N.K., and Bhowmick A.K., Beneficial Effect of Nanoclay in Atom Transfer Radical Polymerization of Ethyl Acrylate: A One Pot Preparation of Tailor-Made Polymer Nanocomposite, *Macromolecules*, **41**, 50-57, 2008.
 24. Alexandre M. and Dubois P., Polymer-Layered Silicate Nanocomposites: Preparation, Properties and Uses of a New Class of Materials, *Mater. Sci. Eng.*, **R28**, 1-63, 2000.
 25. Ray S.S. and Okamoto M., Polymer/Layered Silicate Nanocomposites: A Review from Preparation to Processing, *Prog. Polym. Sci.*, **28**, 1539-1641, 2003.
 26. Destarac M., Pees B., and Boutevin B., Radical Telomerization of Vinyl Acetate with chloroform. Application to the Synthesis of Poly(vinyl acetate)-*b*-Polystyrene Copolymers by Consecutive Telomerization and Atom Transfer Radical Polymerization, *Macromol. Chem. Phys.*, **201**, 1189-1199, 2000.
 27. Semsarzadeh M.A., Mirzaei A., Vasheghani-Farahani E., and Nekoomanesh Haghghi M., Atom Transfer Radical Polymerization of (meth)Acrylates and their Novel Block Copolymers with Vinyl Acetate, *Eur. Polym. J.*, **39**, 2193-2201, 2003.
 28. Semsarzadeh M.A. and Mirzaei A., Telomerization of Vinyl Acetate in Chloroform and Block Copolymerization of Vinyl Acetate and Methyl Acrylate via Atom Transfer Radical Polymerization, *Iran. Polym. J.*, **12**, 67-75, 2003.
 29. Paik H.J., Teodorescu M., Xia J., and Matyjaszewski K., Block Copolymerizations of Vinyl Acetate by Combination of Conventional and Atom Transfer Radical Polymerization, *Macromolecules*, **32**, 7023-7031, 1999.
 30. Semsarzadeh M.A., Rostami Daronkola M.R., and Abdollahi M., Kinetic Study of Atom Transfer Radical Copolymerization of Methyl Acrylate and Methyl Methacrylate Initiated with Poly(vinyl acetate) Macroinitiator, *J. Macromol. Sci., Part A: Pure Appl. Chem.*, **44**, 953-961, 2007.
 31. Semsarzadeh M.A. and Abdollahi M., Kinetic Study of Atom Transfer Radical Homo- and Copolymerization of Styrene and Methyl Methacrylate Initiated with Trichloromethyl-Terminated Poly(vinyl acetate) Macroinitiator, *Polymer*, **49**, 3060-3069,

- 2008.
32. Abdollahi M. and Semsarzadeh M.A., Effect of Nanoclay and Macroinitiator on the Kinetics of Atom Transfer Radical Homo- and Copolymerization of Styrene and Methyl Methacrylate Initiated with CCl_3 -Terminated Poly(vinyl acetate) Macroinitiator, *Eur. Polym. J.*, **45**, 985-995, 2009.
33. Buback M., Gilbert R.G., Hutchinson R.A., Klumperman B., Kuchta F.D., Manders B.G., O'Driscoll K.F., Russel G.T., and Schweer J., Critically Evaluated Rate Coefficients for Free-Radical Polymerization, 1. Propagation Rate Coefficient for Styrene, *Macromol. Chem. Phys.*, **196**, 3267-3280, 1995.
34. Beuermann S., Buback M., Davis T.P., Gilbert R.G., Hutchinson R.A., Olaj O.F., Russel G.T., Schweer J., and Van Herk A.M., Critically Evaluated Rate Coefficients for Free-Radical Polymerization, 2. Propagation Rate Coefficients for Methyl Methacrylate, *Macromol. Chem. Phys.*, **198**, 1545-1560, 1997.
35. Matyjaszewski K., Patten T.E., and Xia J., Controlled/Living Radical Polymerization. Kinetics of the Homogeneous Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene, *J. Am. Chem. Soc.*, **119**, 674-680, 1997.
36. Zhu S. and Yan D., Atom Transfer Radical Polymerization of Styrene and Methyl Methacrylate Catalyzed by FeCl_2 /Iminodiacetic Acid, *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.*, **38**, 4308-4314, 2000.
37. Wang X.S., Luo N., and Ying S.K., Controlled/Living Polymerization of MMA Promoted by Heterogeneous Initiation System (EPN-X-CuX-bpy), *J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem.*, **37**, 1255-1263, 1999.
38. Matyjaszewski K., Nakagawa Y., and Jasieczek C.B., Polymerization of n-Butyl Acrylate by Atom Transfer Radical Polymerization. Remarkable Effect of Ethylene Carbonate and other Solvents, *Macromolecules*, **31**, 1535-1541, 1998.
39. Wang X.S. and Armes S.P., Facile Atom Transfer Radical Polymerization of Methoxy-Capped Oligo(ethylene glycol) Methacrylate in Aqueous Media at Ambient Temperature, *Macromolecules*, **33**, 6640-6647, 2000.
40. Chatterjee U., Jewrajka S.K., and Mandal B.M., The Beneficial Effect of Small Amount of Water in the Ambient Temperature Atom Transfer Radical Homo and Block Copolymerization of Methacrylates, *Polymer*, **46**, 1575-1582, 2005.
41. Haddleton D.M., Heming A.M., Kukulji D., Duncalf D.J., and Shooter A.J., Atom Transfer Polymerization of Methyl Methacrylate. Effect of Acids and Effect with 2-Bromo-2-Methylpropionic Acid Initiation, *Macromolecules*, **31**, 2016-2018, 1998.
42. Haddleton D.M., Clark A.J., Crossman M.C., Duncalf D.J., Heming A.M., Morsley S.R. and Shooter A.J., Atom Transfer Radical Polymerisation (ATRP) of Methyl Methacrylate in the Presence of Radical Inhibitors, *Chem. Commun.*, **13**, 1173-1174, 1997.
43. Kizhakkedathu J.N. and Brooks D.E., Synthesis of Poly(N,N -dimethylacrylamide) Brushes from Charged Polymeric Surfaces by Aqueous ATRP: Effect of Surface Initiator Concentration, *Macromolecules*, **36**, 591-598, 2003.
44. Guo J., Han Z., and Wu P., A New Complex Catalytic System $\text{CuX}/\text{bPy}/\text{Al}(\text{OR})_3$ for Atom Transfer Radical Polymerization, *J. Mol. Catal., Part A: Chem.*, **159**, 77-83, 2000.
45. Lutz J.F., Kirci B., and Matyjaszewski K., Synthesis of Well-defined Alternating Copolymers by Controlled/Living Radical Polymerization in the Presence of Lewis Acids, *Macromolecules*, **36**, 3136-3145, 2003.
46. Pluart L., Duchet J., Sautereau H., Halley P., and Gerard J.F., Rheological Properties of Organoclay Suspensions in Epoxy Network Precursors, *Appl. Clay Sci.*, **25**, 207-219, 2004.